学術・技術論文

注湯・取鍋搬送の複合動作を伴う自走式自動注湯ロボット における円筒形状取鍋の注湯および液面振動抑制制御

野田善之*1 矢野賢 一*2 寺嶋 一 彦*1

Pouring and Sloshing Suppression Control of Cylindrical Ladle in Self-Transfer-Type Automatic Pouring Robot with Complex Motion of Pouring and Transfer

Yoshiyuki Noda^{*1}, Ken'ichi Yano^{*2} and Kazuhiko Terashima^{*1}

This paper is concerned with development of self-transfer-type automatic pouring robot using a cylindrical ladle. Especially, the paper focuses on the pouring control of the cylindrical ladle and sloshing suppression during ladle transfer and tilting. In order to realize fast pouring, the robot's pouring system was constructed by a feed-forward controller with a system inverse to the pouring process. In order to suppress the sloshing of the liquid in the ladle, the natural frequency of the sloshing caused by the transferring and pouring motion was identified by short-term Fourier transform. The feedback controllers in the control system were then designed by the Hybrid Shape Approach using notch filters corresponding to the identified natural frequency of sloshing. The proposed pouring and sloshing suppression controls were applied to an automatic pouring robot that had both automatic detection of the mold's status filled or unfilled with liquid and tracking control to the mold. The effectiveness of the developed control system was shown through experiments.

Key Words: Automatic Pouring Robot, Pouring Control, Sloshing Suppression, Tracking Control

1. 緒 言

鋳造産業における注湯工程は高温の溶湯を取鍋から鋳型へ注 ぐことから、作業者にとって非常に危険な作業現場の一つであ り,現在,自動注湯ロボットの開発が進められている[1][2]. そ の中で、自動化された注湯現場の多くは、固定された注湯ロボッ トの前で鋳型が順次停止し、取鍋を傾動させて、鋳型内へ溶湯 を注湯する定点式自動注湯ロボットが採用されている.しかし, このロボットは鋳型ラインの停止、搬送を繰り返すため、注湯 後の鋳型内溶湯に不当な衝撃を与え、製品品質を低下させるこ とが懸念されている.また、この衝撃によってしばしば砂型が 破損されることも問題となっている [3]. この問題を解決するた めに, Fig.1 に示すような稼動し続ける鋳型ライン上の鋳型に 注湯ロボットが同期して注湯する自走式自動注湯ロボットが開 発されている [4]. この自走式自動注湯ロボットは鋳型が搬送さ れ続けることから、製品に不適当な衝撃を与えず、安定した製 品品質を提供できるロボットであり,最新設備を備えた注湯現 場において、採用されつつある.しかし、この注湯ロボットは

Pouring Robot Molten Metal Ladle Mold Line Mold Sprue Cup

Fig. 1 Self-transfer-type automatic pouring robot

取鍋を搬送させることにより,取鍋内の溶湯が液面振動を生じ, この液面振動によって,溶湯内へのスラグ混入や注湯中に鋳型内 湯口へ溶湯を正確に注湯できないなどの問題を抱えている.こ の問題に対して,現在,採用されている自走式自動注湯ロボッ トはロボットの搬送速度を液面振動が生じないように低速で搬 送している.このため,注湯ロボットが鋳型間を移動する際に 時間がかかり,生産性が損なわれてしまうことが懸念されてい る.したがって,液面振動を抑制し,高速搬送可能な自走式自 動注湯ロボットの開発が求められている.

一方で,自動注湯ロボットの多くは,取鍋の傾動角速度と取鍋 から流出する溶湯の流量の関係が比例関係となる扇形取鍋が用 いられている.しかし,従来の作業者が手動で取鍋を傾動させ

原稿受付 2005 年 1 月 21 日

^{*1}豊橋技術科学大学工学部

^{*2}岐阜大学工学部

^{*&}lt;sup>1</sup>Faculty of Engineering, Toyohashi University of Technology

^{*&}lt;sup>2</sup>Faculty of Engineering, Gifu University

ている注湯現場では,形状が簡素でメンテナンス性が良く,溶 湯体積に対して表面積が小さいことから保温性の高い円筒形状 取鍋が多く採用されている.したがって,自動注湯へ移行する 際には,円筒形状取鍋をそのまま利用したいという要望が強く, 円筒形状取鍋に対する注湯制御の開発が求められている.

自動注湯ロボットに関する研究は、数多く提案されている。特 に, 注湯システムに対する制御として, 鋼板製造を目的とした連 続鋳造に対する液面レベル制御が数多くある [5]~[7]. また、生 型砂を用いた鋳物製品製造を目的としたバッチタイプの自動注 湯についても様々なシステムが提案されている [8]~[12].本稿 で扱うプロセスは,手動注湯から少ない設備投資で自動化が可能 であり、多品種生産向きのバッチタイプの傾動式自動注湯[1]で ある. 傾動式自動注湯においては, 液面振動抑制制御 [13] [14], 注湯量制御 [15] [16] や液面レベル制御 [17], これらを統合した スーパーバイザリ制御[2]を用いた注湯制御などがある。これら は扇形取鍋を対象とした研究である.これに対して,筆者らは 鋳型内湯口の液面レベルモデルを非線形モデル,円筒形状取鍋 の流量モデルを LPV (Linear Parameter Varving) モデルで 表現し、注湯制御することを提案している [18]. ここで用いて いる制御手法は、鋳型内湯口液面レベルモデルの順モデルを用 いて、目標液面レベルに一致するように試行錯誤により流量パ ターンを求め、それから得られた流量パターンをリファレンス として,流量 LPV モデルに学習制御の一つである Betterment Process を用いて、取鍋の傾動角速度、そして、モータの逆シ ステムを用いて、モータへの入力電圧を導出している.しかし、 実際の鋳型ラインでは、様々な鋳物形状が存在するため、その 都度,上述の手法でモータへの制御入力を求めなければならな い、したがって、与えられた目標液面レベルに対して、より容 易に、そして、短時間でモータへの入力電圧を取得する手法が 必要となる.

また,筆者らは自走式自動注湯ロボット開発の基礎となる移動物体への液面振動抑制を考慮した追従システムを開発している[4]. このシステムは移動物体の位置情報をリファレンスとする時変ゲインフィルタをもつ2自由度制御システムで構成される.さらに,鋳型の位置ずれが生じる場合を考慮して,注湯ロボットにレーザセンサを設置し,湯口位置を自動検出して追従する制御システムを構築している[20].しかし,上述のシステムは液面振動抑制を考慮した追従制御に特化した制御システムであり,注湯動作までは考慮されていない.注湯動作を含む液体容器の搬送は,液体形状が取鍋傾動角度によって変化するため,液面振動の固有周波数が傾動角度とともに変化する.したがって,注湯動作を含む液体搬送に対して,液面振動抑制を考慮した追従システムを構築する必要がある.

上述の自動注湯ロボットに関する従来研究から,自走式自動 注湯ロボットを開発するうえで,次の制御技術が必要となる.

- (P1) Pouring Problem: 円筒形状取鍋の注湯制御を行う際に、様々な鋳物形状に対して、与えられた目標液面レベルから短時間でモータへの入力電圧を求める手法.
- (P2) Sloshing Problem:自走式自動注湯ロボットは搬送中に注湯動作を行うため、注湯動作を含む液体搬送に対する液面振動抑制制御システムの構築.

- これらの要求に対して、本研究では次のアプローチを提案する.
 - •(S1) Proposal Approach to (P1):円筒形状取鍋を用 いた注湯プロセスに対して,その逆システムにより制御入 力を求める手法を提案する.本手法では目標液面レベルに 対して,次のプロセスの逆システムを用いることで,モー タへの制御入力を取得する.
 - (S1-1) モータモデル
 - (S1-2) 取鍋流量モデル (S1-3) 鋳型内湯口の液面レベルモデル
 - これにより,目標液面レベルから瞬時にモータへの制御入 力を求めることができる.詳細は3章に示す.
 - (S2) Proposal Approach to (P2): 注湯動作を含む 液体搬送に対して,液面振動抑制を考慮した追従システム を提案する.本手法では,次の手順により制御系を構築す る.

(S2-1) 注湯動作を含む液体搬送から液面振動データを取得 し,そのデータに短時間フーリエ変換を施すことで液面振 動の時変固有周波数を得る.

(S2-2) 筆者らが提案している追従制御システムのフィード バックコントローラに Hybrid 整形法 [4] を適用して,変動 固有周波数帯のエネルギーを減衰させる複数のノッチフィ ルタをもつコントローラを設計する.

(S2-1), (S2-2)の詳細は, 4章で示す.

(S1),(S2)で提案している注湯制御システムと追従制御シ ステムを統合して,円筒形状取鍋に対する液面振動抑制を考慮 した自走式自動注湯ロボットを開発する.そして,実験を通じ て,開発した自走式自動注湯ロボットの有用性を確認する.

2. 自動注湯ロボットの概要

本研究で用いる自動注湯ロボットを **Fig.2** に示し, 概要図を **Fig.3** に示す. この自動注湯ロボットは当研究室で開発された 実験室用自動注湯ロボットである.

鋳型ライン上に容量 1.19×10^{-3} [m³] の鋳型を三つ設置す る.取鍋は半径 0.12 [m],高さ 0.30 [m]の円筒形状取鍋を使 用する.そして,取鍋内の液体は水を用いる.293 [K]の水と 1,673 [K]の溶湯の動粘性係数は、それぞれ 1.004×10^{-6} [m²/s] と 0.970×10^{-6} [m²/s] であり、水の挙動は溶湯の挙動とほぼ同 等であることから、本研究では水を用いることとした [19].取



Fig. 2 Self-transfer-type automatic pouring robot



Fig. 3 Illustration of automatic pouring robot

鍋が設置された注湯ロボットは、AC サーボモータによりボー ルネジを介して、三次元空間内を移動する、鋳型ラインは、AC サーボモータとボールネジにより1軸方向のみ移動可能である、 また、AC サーボモータ直動により取鍋を傾動させる、モータ の搬送、傾動軸は Fig.3 に示すように R_X , R_Y , R_Z , R_Θ , M軸である。また、取鍋の三次元空間内の位置と取鍋傾動角度は モータに取り付けられたエンコーダにより計測される。

ここで,各軸のモータへ印加される入力電圧から注湯ロボットの各軸の位置,取鍋の傾動角度,鋳型ラインの位置までの伝 達関数を式(1)に示す.

$$P(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{K_m}{s(T_m s + 1)}$$
(1)

y(t)は注湯ロボットの各軸の位置,傾動角度,鋳型ライン位置 を示し,u(t)はモータへ加えられる入力電圧を示す.そして, K_m はゲイン定数, T_m は時定数を示す.各軸のそれぞれのパラ メータを Table 1 に示す.各軸モータのパラメータは,ステッ プ応答による過渡応答法を用いて同定した.また,液体の有無 によるモータ時定数の変動は, R_x 軸が 0.5×10^{-3} [s], R_y 軸が 0.1×10^{-3} [s], R_z 軸が 1.0×10^{-3} [s], R_{θ} 軸が 0.4×10^{-3} [s] と時定数に対してわずかであるから、本稿で用いる注湯ロボッ トのモータ時定数は、負荷変動にかかわらず一定値としている. また、Table 1 では各軸モータの速度、加速度制約についても 示す.

取鍋内の液面振動を計測するために,取鍋内に2本のステン レス棒が設置され、その抵抗値より液位を計測する.さらに、湯 口内の液面レベルを計測するために自動注湯ロボットにレーザ 変位センサを Fig.3のように取り付ける.なお、液面レベルを 正確に計測するために、湯口カップには副湯口が設けられ、そ の中に浮かせたフロートの高さを検出することにより、液面レ ベルを計測する.このレーザセンサは未充填鋳型の湯口位置検 出にも用いられる.ここで、レーザセンサによる湯口検出手法 について記述する.レーザセンサと充填、未充填鋳型の位置関 係を Fig.4 に示す.

注湯ロボットが鋳型上を通過する際に、レーザセンサは鋳型内 の副湯口上を通過する.レーザセンサが副湯口中心にあるとき, 湯口中心と注湯ロボット中心(取鍋中心)が搬送軸上で同期する. もし、レーザセンサが副湯口中心にあるにもかかわらず,湯口中

Table 1 Motor parameters

Parameter	Symbol	Value
R_x -axis gain	K_{xm}	0.166 [m/sV]
R_x -axis time constant	T_{xm}	0.007 [s]
R_x -axis maximum velocity	V_{xmax}	0.800 [m/s]
R_x -axis maximum acceleration	A_{xmax}	$2.0 [{ m m/s^2}]$
R_y -axis gain	K_{ym}	0.083 [m/sV]
R_y -axis time constant	T_{ym}	0.006 [s]
R_y -axis maximum velocity	V_{ymax}	0.500 [m/s]
R_y -axis maximum acceleration	Aymax	$1.0 [{ m m/s^2}]$
R_z -axis gain	Kzm	$0.083 [\mathrm{m/sV}]$
R_z -axis time constant	T_{zm}	0.018 [s]
R_z -axis maximum velocity	V_{zmax}	0.500 [m/s]
R_z -axis maximum acceleration	A_{zmax}	$1.0 [{ m m/s^2}]$
R_{θ} -axis gain	K_{tm}	$24.6 [\mathrm{deg/sV}]$
R_{θ} -axis time constant	T_{tm}	0.006 [s]
R_{θ} -axis maximum velocity	V_{tmax}	$150.0 [\mathrm{deg/s}]$
R_{θ} -axis maximum acceleration	A_{tmax}	$150 \times 10^1 [\text{deg/s}^2]$
M-axis gain	K_{mm}	0.167 [m/sV]
M-axis time constant	T_{mm}	0.005 [s]
M-axis maximum velocity	V_{mmax}	0.500 [m/s]
M-axis maximum acceleration	A_{mmax}	$1.0 [m/s^2]$



Fig. 4 Relation between molds and laser sensor



Fig. 5 Experimental result of laser sensor detecting molds

心と注湯ロボット中心が同位置にないときは、湯口中心と注湯ロボット中心のオフセット距離を考慮する必要がある.また、レーザセンサにより、未充填鋳型の副湯口を検出するために、レーザセンサの搬送直線上に副湯口底面と同じ高さのものは存在しないとする.ここで、実際に鋳型上をレーザセンサが通過した際の実験結果を Fig.5 に示す.初期状態において、Fig.4 に示すように注湯ロボット中心位置を 0.0 [m] とし、充填鋳型を 0.2 [m]、未充填鋳型を 0.5 [m]の位置に設置する.Fig.5 において、横軸は注湯ロボットを R_x 軸上で搬送したときの位置を示し、縦軸はレーザセンサにより検出された距離 h_L を示す.また、レーザセンサにより検出された距離は未充填鋳型の副湯口底面におい

て、 $h_L = 0.0$ [m] となるように補正されている. そして、副湯 口より低い位置 $h_L \leq -0.01$ [m] は、 $h_L = -0.01$ [m] としてい る. Fig.5の結果において、注湯ロボットの中心位置が 0.2 [m] のとき、レーザセンサにより検出された距離 $h_L = 0.02$ [m] を 示している. そして、注湯ロボットの位置が 0.5 [m] で検出され た距離は $h_L = 0.0$ [m] を示している. したがって、検出された 距離 h_L に閾値 $h_{Lth} = 0.005$ [m] > $|h_L|$ を設けることで、未充 填鋳型を検出することができる. ここで、理論的には、閾値を $h_{Lth} = 0.0$ [m] $\equiv |h_L|$ とすることで、未充填鋳型を検出できる が、測定誤差を考慮して、閾値を $h_{Lth} = 0.005$ [m] > $|h_L|$ と している. Fig.5 において、閾値 h_{Lth} は破線で示されている. これによって、未充填鋳型を検出することが可能となる.

3. 注湯制御システム

3.1 注湯モデル

注湯プロセスの概略図を **Fig.6** に示す.ここで,取鍋傾動 モータへの入力電圧から鋳型の副湯口の液面レベルまでの注湯 モデルを三つの部位(1章で記述した(S1-1),(S1-2),(S1-3) の順モデルを示す)に分ける.

- (S1-1) モータへの入力電圧 u_t(t) から取鍋の傾動角速度 ω(t) までのモデル (モータモデル): P_θ(s)
- (S1-2) 傾動角速度 ω(t) から取鍋から流出する流量 q(t) までのモデル (流量モデル): P_f(s)
- (S1-3) 取鍋から流出する液体の流量 q(t) から鋳型内湯口の液面レベルまでのモデル(鋳型レベルモデル): P_h(s)

上述の三つのモデルの詳細を以降に示す.

(S1-1):入力電圧から傾動角速度までのモータモデル $P_{\theta}(s)$ は式(1)から積分器を除いたものを用いる.

(S1-2):流量モデルにおいて,文献[17]では Fig.7(a)に 示す扇形取鍋に対するモデルが示されている.扇形取鍋は傾動 角度に対して,液体表面積が一定であることから,式(2)に示 す一次遅れ系で示される.

$$\frac{dq_f(t)}{dt} = -\frac{1}{T_f}q_f(t) + \frac{K_f}{T_f}\omega(t)$$
(2)

ここで, K_f [m³/rad] は流量モデルのゲイン定数であり, T_f [s] は時定数である. しかし, 円筒形状取鍋は取鍋の傾動角度に対して, 液体表面積が Fig.7 (b) に示すように変動する. したがっ



Fig. 6 Illustration of a pouring model

て,円筒形状取鍋からの流量は,取鍋傾動角度に依存すると考 え,流量モデルは式(3)に示す傾動角度に依存して,パラメー タが変動する LPV モデルとして表現する.

$$\frac{dq_c(t)}{dt} = -\frac{1}{T_{cf}(\theta)}q_c(t) + \frac{K_{cf}(\theta)}{T_{cf}(\theta)}\omega(t)$$
(3)

ここで, $K_f(\theta)$ [m³/rad] は流量モデルの傾動角度によって変動 するゲインであり, $T_f(\theta)$ [s] は時定数である. θ は傾動角度であ る. 傾動角度によって変動するゲイン, 時定数を同定するため に, 取鍋の各傾動角度において, ステップ入力を与えて, 3 [deg] 傾動させ, そのときの実験結果を1次遅れ系でフィッティングさ せることで, 各傾動角度に対するゲイン定数, 時定数を求める. 同定されたゲイン定数, 時定数を **Fig. 8** に示す. 横軸は傾動角 度を示し, 縦軸はゲイン定数と時定数を示す. ゲイン定数の結 果において, 傾動角度が 45 [deg] に達するまでゲインが増加し ている. これは傾動角度が 45 [deg] である Fig. 7 (b) (2) の状態 まで表面積が増加し, 流量が増加することから, ゲインが増加 することを示している. そして, 45 [deg] 以降の Fig. 7 (b) (3) の状態では表面積が減少し, 流量が減少することからゲインが 減少することを示している. したがって, Fig. 8 に示す傾動角 度に対するパラメータが妥当であることが分かる.

(S1-3):鋳型内湯口の液面レベルモデルは Fig.6 からベル ヌーイの定理,連続の式を考慮して,式(4),(5)のように得 られる[18].

$$\frac{dhc}{dt} = \frac{1}{A_C} q_c(t) - c \frac{A_G}{A_C} \sqrt{2g(h_c(t) + h_1 - h_s(t))}$$
(4)











Fig. 8 Gain and time constant for tilting angle

98

野田善之 矢野賢一 寺嶋一彦

$$\frac{dh_m(t)}{dt} = c \frac{A_G}{A_M} \sqrt{2g(h_c(t) + h_1 - h_s(t))}$$
(5)

cは流量係数, gは重力加速度である. また, $h_s(t)$ が0[m]以下であるとき, $h_s = 0$ としている. ここで, 流量係数cは式(6)とする.

$$c(t) = \frac{c_e}{h_{ref}} h_c(t) \tag{6}$$

href は目標液面保持高さであり、ce は目標液面保持高さにおけ る流量係数である.これは、注湯プロセスにおいて湯口の液面 レベルが低い場合には、湯口に投入される液体が湯口底面に衝 突し、液体が乱れるため、湯道に液体が流れ込み難くなる.一 方で、湯口内の液面レベルが上昇すると湯口内の液体の乱れは 抑えられ、湯道に液体が流れやすくなる.この状態を表現する ために、流量係数を式(6)のような液面レベルに対応した変動 パラメータとしている.本論文では、流量係数 ce は実験値と フィッティングすることで得ることができ、ce = 0.59 となった. そして、制御入力 u_t(t) から鋳型内湯口の液位 h_c(t) までの

モデルは式 (1), (3)~(5) より, 式 (7) のように得られる.

$$P(s) = P_{\theta}(s)P_f(s)P_h(s) \tag{7}$$

3.2 注湯フィードフォワード制御

注湯プロセスで要求される制御仕様は,注湯動作を短時間で 遂行することである.したがって,注湯してから素早く湯口内 の液面を高い位置まで上昇させ,その液位を保持することであ る.この要求を実現するために注湯モデルの逆システムを用い たフィードフォワード制御を構築する.

(S1-3) 鋳型モデルの逆システム導出:理想的な液面レベル 曲線 h_{cref} が与えられると式(5)より h_s を得ることができる. ここで、 h_s は前述でも示したように $h_s > 0$ である。そして、 得られた h_s と h_{cref} を式(8)に代入することにより、取鍋か ら鋳型へ流入させる理想流量 q_{ref} を得られる。

$$q_{ref} = A_C \frac{dh_{cref}}{dt} + cA_G \sqrt{2g(h_{cref} + h_1 - h_s)}$$
(8)

(S1-2) 取鍋の傾動角速度から流出流量までの流量モデルの 逆システム導出:流量モデルは式(3)の1次遅れ系のLPVモ デルであることから,逆システムは式(9)となる.

$$\omega_{ref} = \frac{T_{cf}(\theta)}{K_{cf}(\theta)} \frac{dq_{cref}}{dt} + \frac{1}{K_{cf}(\theta)} q_{cref}$$
(9)

(S1-1) モータモデルの逆システム導出:入力電圧から傾動 角速度までのモータモデルの逆システムは式(1)を用いて,式 (10)のように示される.

$$u_t = \frac{T_{tm}}{K_{tm}} \frac{d\omega_{ref}}{dt} + \frac{1}{K_{tm}} \omega_{ref}$$
(10)

式 (8) ~ (10) を用いることで,理想液面レベル曲線 h_{cref} から入力電圧 u_t を得ることができる.

ここで,逆システムに与える理想液面レベル曲線は,式(8)~ (10)から制御入力を得るために,3回微分可能な関数でなければならない.したがって,理想液面レベル曲線を式(11)と する.

$$h_{cref} = \begin{cases} -\frac{h_{ref}}{2\pi} \sin \frac{2\pi}{t_r} t + \frac{h_{ref}}{t_r} t & (0 \le t < t_r) \\ h_{ref} & (t_r \le t) \end{cases}$$
(11)

ここで, h_{ref} は式 (6) においても示している湯口内液面レベ ルの目標保持高さであり,本論文では, $h_{ref} = 0.06$ [m] として いる. t_r は取鍋が傾動を開始してから目標保持液面高さへ到達 するまでの時間であり, $t_r = 2.5$ [s] としている.この理想液面 レベル曲線を用いて,取鍋の初期傾動角度を 38.8 [deg] とした ときの液面レベル曲線 h_{cref} ,理想流量 q_{ref} ,傾動角速度 ω_{ref} , 入力電圧 u_t を Fig.9 に示す.ここで,初期傾動角度 38.8 [deg] は,取鍋が直立した状態で液位を 0.16 [m] とし,その後,取鍋 を傾動させて,取鍋ノズル先端に液位が達したときの傾動角度 であり,この角度から注湯を開始する.

Fig.9に示した初期傾動角度 38.8 [deg] としたときに得られた 入力電圧を注湯ロボットへ与えたときの実験結果を Fig. 10 (a) に示す.また,初期角度を変更した場合の検証として,初期傾動 角度 45.0 [deg] としたときに得られた入力電圧を注湯ロボットへ 与えたときの実験結果を Fig. 10 (b) に示す.Fig. 10 において, シミュレーション結果である理想液面レベル曲線を破線で示し, 実験結果を実線で示す.実験結果の液面レベルが 0.036 [m] か ら出力しているのは,Fig.3 に示すようにレーザセンサで液面 レベルを計測するためのフロート位置が湯口下面から 0.036 [m] 上方にあるために,液面レベルが 0.036 [m] 以下は 0.036 [m] を







Fig. 10 Experimental results of pouring control

示している.実験結果より、円筒形状取鍋を用いた注湯モデル の逆システムから得られる入力電圧を傾動モータへ与えること で、素早く目標保持液面レベルへ到達し、保持していることが 確認できる.また、初期傾動角度を変更しても同様の結果が得 られることから、式(3)~(5)の注湯モデルが妥当であること が確認できる.そして、注湯プロセスの順システムを用いた従 来手法[18]ではモータへの制御入力の取得にかかる計算時間が、 Pentium3 1.26 GHzのコンピュータを使用して 1.75 [s]であっ たが、本手法では 0.05 [s]と短時間で取得できることが確認さ れた.従来手法は順モデルにBetterment Process を用いて制 御入力を求めるため、繰返し計算(本稿では繰返し数 60 回)に 時間を費やすが、本手法は逆モデルによって制御入力を求める ため、繰返し計算を必要としないことから短時間計算が可能と なる.

4. 液面振動抑制を考慮した移動物体への追従制御

4.1 制御系の概要

液面振動抑制を考慮した移動物体への追従システムを構築す るために, Fig. 11 に示すリファレンス生成器を含む2自由度制 御系を構成する. ここで, Target System は鋳型ラインの位置 制御システムを示し, Tracking System は注湯ロボットの R_x 軸方向の位置制御システムを示す. $P_M(s)$, $P_X(s)$ は式 (1)の モータモデルであり、 $S_X(s)$ は注湯ロボットが搬送されること によって,励振される取鍋内液体の液面振動を示す. K_M(s), $K_X(s)$ は Target System, Tracking system のフィードバック コントローラを示す. また, Tracking System には, 追従性能 の向上を目的にフィードフォワードコントローラに注湯ロボット の逆システム $P_x^{-1}(s)$ を適用する. Target System と Tracking System の間にある K_V は、注湯ロボットが移動物体へ追従を 開始する際に uv に生じるステップ状の信号から直接,フィー ドフォワードコントローラで用いている逆システムを解くこと を避けるために設けられたゲインが0から1へと連続的に変化 する時変ゲインフィルタを示す. r_M , r_X は Target System と Tracking System の位置リファレンスであり, u_M , u_X は鋳型 ライン, 注湯ロボットへ印加される入力電圧である. yM は鋳型 ラインの搬送距離, yx は注湯ロボットの搬送距離である. そし て、y_{Mi}は目標位置となる鋳型内湯口位置であり、y_Mに偏差 e_{Mi} を加え合わせたものである.また、 e_X は $e_X = y_X - y_M$ である.

本システムの理解を容易にするために, Fig. 11 のパラメータ



Fig. 11 Block diagram of tracking control system

を注湯ロボットの位置関係で示すと **Fig. 12** となる.本論文で は、 e_{Mi} 、それに伴い y_{Mi} が未知情報であり、この未知情報を レーザセンサから得られた距離 h_L をもとに未充填鋳型の湯口 位置を検出し、Fig. 11 に示すリファレンス生成器 RG を用い て、目標位置を生成し、追従する制御システムを構築する.

4.2 フィードバックコントローラ $K_M(s), K_X(s)$

Fig. 11 におけるシステムのフィードバックコントローラ $K_M(s), K_X(s)$ は、取鍋内の液面振動抑制を目的にハイブリッ ド整形法を用いて設計する、ハイブリッド整形法の設計手順に ついては、文献 [4] を参照されたい.

本稿で用いるフィードバックコントローラの設計手法を次に 示す. 文頭の記号 (S2-1), (S2-2) は1章のアプローチ概要と の対応を明確にするため示している.

(S2-1)液面振動固有周波数の推定:コントローラを設計す る際に,振動要素がもつ固有周波数を同定する必要がある.直 立円筒形状容器に対する液面振動固有周波数の同定には,理論 的に求める手法が提案されている[4].しかし,取鍋傾動動作を 含む取鍋内液体の液面振動固有周波数は,傾動角度によって液 体形状が変化するため一定値とはならない.そこで,本論文で は取鍋傾動動作中の液面振動を式(12)に示す短時間フーリエ 変換を行うことで,注湯中に変動する液面振動固有周波数の同 定を行う.

$$Sp(t,f) = \left| \int_{-\infty}^{\infty} h_s(\tau) w(t-\tau) e^{-j2\pi f\tau} d\tau \right|^2 \quad (12)$$

ここで, h_s(t) は液面振動データであり, w(t) は窓関数である. 本論文ではサンプリング周期 0.01 [s], 窓幅 256 点, 大きさ1の パルス信号を窓関数とした. 窓幅を広くすると時間に対する固 有周波数変動が緩慢になる.また, データ点数が少ないと周波 数分解能が劣化する.したがって,固有周波数変動が緩慢にな らない中で窓幅を広くすることを考え,試行錯誤的に窓幅 256 点とした.

液面振動データは、注湯ロボットを **Fig. 13** (a), (b) に示す ように搬送と取鍋傾動を行うことで取得する.まず、 R_x 軸方 向へ注湯ロボットを搬送することで、液面振動が生じる.そし て、取鍋を R_{θ} 軸方向へ傾動させることで、液面振動固有周波 数が変動する.取鍋傾動は1回の注湯動作を行う際の傾動軌道 を用いる.取鍋が直立状態での静止液位は0.16 [m] とし、初期 傾動角度の 38.8 [deg] まで傾動させ、その後、3章で示した注 湯プロセスの逆システムによる傾動パターンを用いる.この動



Fig. 12 Positions of whole system



Fig. 13 Experimental results for sloshing analysis





作によって得られた液面振動データを Fig. 13 (c) に示す. ここ で, Fig. 13 (c) の液面振動データにおいて, 6 [s] 以降の液面レ ベルが低下していることが確認できる. これは取鍋の傾動と注 湯による液体の流出によって, 液面レベルが低下したことを示 している. この液面レベルの低下は周波数領域で低周波帯域の エネルギーを増大させ, 液面振動の固有周波数の同定を困難に させる. したがって,式(13)を用いて,実験より得られた液 面振動データ h_sを補正する.

$$\overline{h}_{s}(k) = h_{s}(k) - \frac{1}{2N+1} \sum_{m=-N}^{N} h_{s}(k+m) \quad (13)$$

ここで, $t = k\Delta T$ であり, ΔT はサンプリング周期を示す.本 論文では $\Delta T = 0.01$ [s] である.式 (13) の第2項は移動平均 を示す.液面振動データだけを取り出すために, N = 50 とし た.これより得られた液面振動データ \overline{h}_s を Fig. 13 (d) に示す. Fig. 13 (d) の液面振動データ \overline{h}_s に対して,式 (12) の短時間 フーリエ変換を行う.これによって,得られた結果を Fig. 14 のエネルギー等高線図で示す.ここで,取鍋傾動に対する液面 振動の変動を確認するため,取鍋傾動中の液面振動データ (4~ 22 [s]) に対して,短時間フーリエ変換を施す.Fig. 14 におい て,等高線が集中している部分が最もエネルギーが高いことを 示している.したがって,時間が4 [s] で周波数が 1.9 [Hz] 付近 のエネルギーが最も高いことを示している.

ここで,各時間におけるエネルギーのピーク周波数を Fig. 15 (a) に示す.また,1回目の注湯から続けて,2回目 の注湯動作を行った際の液面振動データ(27~45 [s]) に短時間 フーリエ変換を施して,このときのエネルギーのピーク周波数 を Fig. 15 (b) に示す. Fig. 15 (a) において,4 [s] のときのピー



Fig. 15 Peak frequency obtained from short time fourier transform

ク周波数は 1.93 [Hz] を示している.これは,直立した円筒形 状容器(直径 0.24 [m],液位 0.16 [m])の理論的に得られる液 面振動固有周波数と一致している.したがって,ピーク周波数 が液面振動固有周波数を示していることが確認できる.そして, 1回注湯から2回注湯までの液面振動固有周波数は,この結果 1.93 [Hz]から1.61 [Hz]まで変動している.この周波数帯域で のエネルギーを低減させることで,2回の注湯動作を伴う液体搬 送によって生じる液面振動を抑制することができる.この液面 振動固有周波数の同定結果をハイブリッド整形法に反映させる.

(S2-2) コントローラの設計: ハイブリッド整形法では, 最初にコントローラを定式化する. コントローラ $K_M(s)$, $K_X(s)$ は式 (14) となる.

$$K_{i}(s) = \frac{K_{pi}}{T_{li}s + 1} \prod_{k=1}^{2} \frac{s^{2} + 2\zeta\omega_{nk}s + \omega_{nk}^{2}}{s^{2} + \omega_{nk}s + \omega_{nk}^{2}},$$
$$(i = M, X) \quad (14)$$

 K_p は比例ゲインであり, T_l はローパスフィルタの時定数で ある. また, ω_{nk} はノッチフィルタの阻止角周波数である. 液 面振動固有周波数は 1.93 [Hz] (12.13 [rad/s]) から 1.61 [Hz] (10.12 [rad/s]) まで変動することから,二つのノッチフィルタ ($\omega_{n1} = 12.13$ [rad/s], $\omega_{n2} = 10.12$ [rad/s])を用いて,液面振 動固有周波数帯域のエネルギーを低減させる. ζ は減衰係数で あり, $\zeta = 0.0001$ としている. 添字 M, X は Target System, Tracking System のフィードバックコントローラを示す. 一方, 比例ゲイン K_p とローパスフィルタの時定数 T_l は設計仕様(装 置制約,振動抑制のための周波数制約)を満たした中で整定時間 を最小とする評価関数を用いた最適化により得られる.得られ た結果を **Table 2** に示す.ここで, T_s は鋳型ラインが 0.8 [m], 注湯ロボットが 1.0 [m] 搬送されたときの整定時間を示す.

得られたコントローラの周波数特性を **Fig. 16** に示す.これ より,液面振動固有周波数 12.17 [rad/s] から 10.12 [rad/s] まで の帯域でコントローラゲインが減衰していることが分かる.ま た,比例ゲインとローパスフィルタより低周波数帯域における ゲインが高く,高周波数帯域におけるゲインは低くなっている. このことから,固有周波数が変動する液面振動を抑制し,短時 間で目標値に到達することが可能となる.

4.3 時変ゲインフィルタ

自走式自動注湯ロボットにおいて,移動している最中の鋳型 へ注湯ロボットが停止した状態から追従を開始する場合がある.





その例としては、取鍋内の溶湯が空になった場合に給湯するために補給ポイントへ注湯ロボットを移動させて、取鍋内へ溶湯を給湯し、給湯終了後に再び注湯ロボットが未充填鋳型へ追従するプロセスがその一つである.これは、Fig.11の追従システムにおいて、Target System と Tracking Systemの間にスイッチング回路を設けることで実現できる.しかし、このスイッチングによって、uv にステップ状の信号が生じ、これがフィードフォワードコントローラを通じて、過大なインパルス信号となり、振動要素を励振することとなる.これを回避するために、0から1へと連続的に変化する時変ゲインフィルタを用いる.設計手順については、フィードバックコントローラ同様、文献[4]を参照されたい.本論文では、得られた時変ゲインフィルタのみを示す.

時変ゲインフィルタは式(15)に示す時間多項式を用いる.

$$K_{V} = \begin{cases} 0 & (t_{p} < 0) \\ \frac{10}{T^{3}} t_{p}^{3} - \frac{15}{T^{4}} t_{p}^{4} + \frac{6}{T^{5}} t_{p}^{5} & (0 \le t_{p} < T) \\ 1 & (t_{p} \ge T) \end{cases}$$
(15)

ここで, t_p は注湯ロボットが追従を開始した時点を0とした時 間軸である. そして, T は追従開始 ($K_V = 0$) から Fig. 12 に 示す鋳型ラインの基準 O_M に到達 ($K_V = 1$) した時間を示す. したがって, T を小さくすることで, 注湯ロボットが鋳型ライ ンの基準位置へ短時間で到達できる. このことから, 設計仕様 (装置制約, 振動抑制) を満たした中で, T を最小とする評価関 数を用いて最適化を行う. この結果, T = 2.84 が得られた.

4.4 リファレンス生成器の設計

目標位置である未充填鋳型の湯口の自動位置検出を行い,検 出した湯口へ追従するリファレンスを生成するために,Fig.11 に示すリファレンス生成器 RGを構築する.リファレンス生成 器 RG はレーザセンサから得られた距離 h_L,そして,注湯ロ ボット中心 O_R の位置 y_X と鋳型ライン基準 O_M の位置 y_M と の位置偏差 e_X を用いて,目標位置である未充填鋳型内湯口中 心位置 y_{Mi} を算出し,リファレンス r_X を出力する.リファレ ンス生成器の詳細については,文献 [20] を参照されたい.ここ で,概略として,リファレンス生成器で行われる三つのプロセ スを示す.



Fig. 17 Detection and tracking process of reference generator

ステップ1:目標位置が検出されるまでのリファレンス生成

目標位置である鋳型の湯口位置を探索するために, リファレンス生成器は等速リファレンスを出力する.等速リファレンス は注湯ロボットが鋳型の湯口を通過するまで与えられる.

ステップ2:目標位置の検出方法

注湯ロボットに設置されているレーザセンサが未充填鋳型の 湯口を通過する際に,鋳型ラインの基準 *O_M* から未充填鋳型の 湯口までの偏差 *e_{Mi}* を式(16)を用いて計算する.

$$e_{Mi} = \frac{\max(e_X) + \min(e_X)}{2} \quad (|h_L| < h_{Lth}) \quad (16)$$

ここで, e_X は Fig. 12 に示す注湯ロボット中心 O_R から鋳型 ライン基準点 O_M までの位置偏差である. h_L は Fig. 4 に示す レーザセンサから得られた距離であり, h_{Lth} は Fig. 5 に示す 未充填鋳型内湯口の底面を抽出するための閾値である. また, min(e_X) はレーザセンサから検出された距離が閾値内にあると きの鋳型ラインの基準 O_M と注湯ロボット中心 O_R との最小偏 差である. これは, レーザセンサが未充填鋳型内湯口に最初に 入ったときの e_X を示す. max(e_X) はレーザセンサから検出さ れた距離が閾値内にあるときの鋳型ラインの基準 O_M と注湯ロ ボット中心 O_R との最大偏差であり, レーザセンサが未充填鋳 型内湯口を過ぎる直前の e_X を示す. したがって, min(e_X) と max(e_X) の平均をとることで, 鋳型ライン基準から未充填鋳型 内湯口の中心までの距離 e_{Mi} を得ることができる.

ステップ3:追従するためのリファレンス生成

ステップ1, ステップ2の後, すなわち, 式 (16)の目標位 置検出が行われた後にリファレンス生成器は式 (17)のリファ レンスを出力する.

$$r_X = e_{Mi} \tag{17}$$

これにより, 注湯ロボットが目標位置である未充填鋳型内湯口 に追従することが可能となる.ここで, 鋳型ラインが等速で移 動するときのリファレンス生成器のプロセスを Fig. 17 に示す. 注湯ロボットの位置を実線で示し, 目標位置である未充填鋳型 内湯口の中心を破線で示す.そして, 閾値によって検出される 湯口底面を灰色で示す.これより, 湯口を通過するまではステッ プ1で与えられたリファレンスにより目標位置が探索される. そして, 湯口に入った段階で, ステップ2によって目標位置が 計算される.湯口を通過後, ステップ3で目標位置に追従する ためのリファレンスが出力される.

4.5 実験結果

提案した注湯動作を含む液体搬送に対する液面振動抑制制御



Fig. 18 Experimental results of automatic pouring robot

の検証として, Fig.3 に示す自走式自動注湯ロボットを用いて, 未充填鋳型への追従制御実験を行う.本研究で用いる実験室用 鋳型ラインは,搬送距離が0.8 [m] と限界があることから,鋳型 ラインを正弦波状(振幅0.35 [m],周波数0.23 [Hz])に搬送さ せる.Fig.3 に示す鋳型ライン上には3体の鋳型を搭載し,右 側の鋳型は液体が充填されており,中央と左側の鋳型は未充填 である.それぞれが0.24 [m] 間隔で配置されている.そして, 鋳型ラインが搬送を開始してから4.5 [s] 後に注湯ロボットが追 従を開始する.また,本実験の注湯動作は,3章で示した逆シ ステムによる注湯フィードフォワード制御を用いて,未充填鋳 型に対して,2回注湯を行う.

上述の実験条件によって得られた実験結果を Fig. 18 に示す. Fig. 18(a) は鋳型と注湯ロボットの位置を示す. 破線は未充填 鋳型の湯口中心を示し、一点鎖線は充填鋳型の湯口中心を示す. そして、実線は注湯ロボットの中心位置(取鍋ノズル中心位置) を示す. Fig. 18(b) は注湯ロボットに取り付けられているレー ザセンサから検出された距離 hL を示す.この距離は湯口底面を 0[m] としている. また, 破線部で示す注湯ロボットが充填鋳型 と未充填鋳型を通過した際(5.8~6.8 [s])のレーザセンサから 検出された距離を拡大図で示す. Fig. 18 (c) は注湯ロボットの R_x 軸モータへ印加される入力電圧である. そして, Fig. 18(d) は取鍋の傾動角度である. Fig. 18(a) より、注湯ロボットが充 填鋳型を通過して、未充填鋳型へ追従していることが確認でき る. そして, Fig. 18(b)の拡大図より、レーザセンサから検出 された距離が充填鋳型と未充填鋳型では異なり、未充填鋳型で |0.005| [m] 以内を示していることから、未充填鋳型の湯口底面 を検出していることが確認できる.また,注湯動作を行うこと により湯口に液体が注がれるため、1回注湯時の15~20[s]、2 回注当時の 34~39 [s] の間でレーザセンサの計測高さが変動し ている.このように移動している鋳型へ追従しながら,注湯が



Fig. 19 Experimental results of sloshing in ladle

なされていることが確認できる.

この実験から得られた液面振動を Fig. 19 に示す. ここで, 比較対象として, Fig. 11 に示すシステムのフィードバックコン トローラを比例制御とした場合の実験結果も同時に示す.この ときの比例ゲインは注湯ロボットが移動鋳型へ同期するまでの 時間が同じになるように設定している。したがって、比例ゲイ ンは29.8とした.破線が比例ゲインによる液面振動であり、実 線が提案した制御系での液面振動である.また, Fig. 19 は鋳型 ラインが搬送を開始してから, 1 回注湯が終了する 20 [s] までを 示している.この結果は2回目の注湯においても同様の結果を 得ている. Fig. 19 において、液面振動が注湯ロボットの追従開 始時間(4.5 [s])以降に生じている.そして、比例制御、提案制 御系の両方ともに 0.23 [Hz] の振動が生じている.これは、鋳型 ラインが正弦波状に搬送されているため、このときの加減速に よって液面が傾いていることを示している. また, 液面レベル が徐々に低下していることが確認できる.これは、液体が注湯 動作によって流出していることを示している。しかし、比例制 御においては、1.9 [Hz] 付近の液面残留振動が生じている.この 液面振動によって、注湯流線が乱れ、正確に湯口へ注湯できな くなることが確認された.一方で,提案した制御系は1.9 [Hz] 付近の液面残留振動を抑制できているため、安定した注湯流線 を得ることが確認された.

5. 結 言

本論文は円筒形状取鍋に対する逆システムを用いた注湯制御 と未充填鋳型の自動位置検出,液面振動抑制を考慮した自走式 自動注湯ロボットを構築した.円筒形状取鍋の流量モデルに対 して,LPVモデルを用い,鋳型モデルからモータモデルまでの 逆システムを導出することで,円筒形状取鍋の高速注湯動作を 実現した.そして,注湯動作を含む液体搬送の液面振動に対し て,短時間フーリエ変換を用いることで変動する液面振動固有 周波数を同定し,この周波数帯のエネルギーを低減させること で,液面振動を抑制できることを示した.本制御システムによ り,自走式自動注湯ロボットに対して高速かつ流量が安定した 注湯動作が実現できることを実験を通して示した.

これらのことから,提案した注湯,液面振動抑制制御システムを自走式自動注湯ロボットへ適用することにより,製品品質向上,生産性向上が期待できると思われる.

参考文献

 寺嶋一彦: "鋳造業における自動注湯·溶湯搬送の現状",素形材, vol.39, no.6, pp.1-8, 1998.

[2] 矢野賢一,金子元樹,杉本祐,寺嶋一彦:"注湯プロセスにおける熟

練技能を実現する自動注湯ロボットのスーパーバイザリ制御",日本 ロボット学会誌, vol.21, no.6, pp.670-681, 2003.

- [3] 川岸博伸,矢野賢一,寺嶋一彦,鈴木祐二: "CFD シミュレーション による移動鋳型内凝固欠陥解析と搬送制御",第144回日本鋳造工学 会全国大会講演概要集, p.56, 2004.
- [4]野田善之,矢野賢一,三好孝典,寺嶋一彦:"移動物体への液面振動 抑制を考慮した追従制御",計測自動制御学会論文集,vol.40, no.4, pp.424-433, 2004.
- [5] H. Kitada, O. Kondo, H. Kasachi and K. Sasame: " H_{∞} Control of Molten Steel Level in Continuous Caster," IEEE Trans. Systems Technology, vol.6, no.2, pp.200–207, 1998.
- [6] M. Abarron, R. Aguilar, J. Gnozalez and E. Melendez: "Modelbased Control of Model Level in a Continuous Caster under Model Uncertainties," Elsevier Science Ltd, pp.191–196, 1998.
- [7] S.F. Graebe, G.C. Goodwin and G. Elsley: "Control Design and Implementation in Continuous Steel Casting," IEEE Control Systems, vol.15, no.4, pp.64–71, 1995.
- [8] W. Lindsay: "Automatic Pouring and Metal Distribution Systems," Foundry Trade Journal, Feb. 10, pp.151–176, 1983.
- [9] R.C. Rodgers: "Automatic Pouring '88," Foundry management and technology, October, pp.36–38, 1988.
- [10] T. Bex: "Melting and Pouring," modern casting, August, pp.27-34, 1992.
- [11] 藤江正克: "自動注湯機へのマイコンの利用",総合鋳物, vol.22, no.10, pp.7-11, 1981.
- [12] 佐藤二朗,吉田健逸: "メルポアシステム鋳造用自動注湯装置",工業 加熱,vol.29, no.4, pp.19-27, 1992.
- [13] 勝部展生,永井正夫:"傾動式自動注湯機の液面制御に関する研究(第



野田善之(Yoshiyuki Noda)

1972年8月6日生.2003年豊橋技術科学大学大学 院工学研究科修士課程修了.同年,豊橋技術科学大 学大学院工学研究科博士課程に入学,現在に至る. 2005年6~8月メルボルン大学客員研究員.鋳造 産業における注湯工程の自動化,制振制御,トラッ キング制御,および動的計量の研究に従事.計測自

動制御学会,日本鋳造工学会,日本計量史学会の会員. (日本ロボット学会学生会員)



寺嶋一彦 (Kazuhiko Terashima)

1952年6月24日生、1981年京都大学大学院工学 研究科博士後期課程修了、1982年豊橋技術科学大 学工学部生産システム工学系助手、講師,助教授 を経て1994年教授,現在に至る、1991年9月~ 1992年9月ドイツミュヘン工科大学客員研究員. システム制御理論とその応用に関する研究に従事.

計測自動制御学会,システム制御情報学会,日本機械学会,日本鋳造 工学会,IEEE等の会員. (日本ロボット学会正会員) 1 報 モデリングと制御)",日本機械学会論文集 (C 編), vol.65, no.634, pp.2345-2351, 1999.

- [14] K. Terashima and K. Yano: "Sloshing Analysis and Suppression Control of Tilting-Type Automatic Pouring Machine," IFAC Journal of Control Engineering Practice, vol.9, no.6, pp.607-620, 2001.
- [15] 松田政夫,頃安貞利:"傾動軸昇降装置を有する自動注湯機からの流 量計算法",鋳造工学,vol.71, no.1, pp.3-8, 1999.
- [16] M. Kaneko, Y. Sugimoto, K. Yano and K. Terashima: "Supervisory Control of Pouring Process by Tilting-Type Automatic Pouring Robot," Proceedings of the 2003 IEEE/RSJ Intl. Conference on Intelligent Robots and Systems Las Vegas, pp.3004– 3009, 2003.
- [17] Y. Sugimoto, K. Yano and K. Terashima: "Liquid Level Control of Automatic Pouring Robot by Two-Degrees-of-Freedom Control," Proceedings of IFAC 15th Triennial World Congress, 2002.
- [18] 矢野賢一,杉本祐,野田善之,寺嶋一彦: "Betterment Process に よる円筒取鍋型自動注湯ロボットの注湯流量制御",日本機械学会論 文集(C編), vol.70, no.694, pp.206-213, 2004.
- [19] 矢野賢一,川岸博伸,寺嶋一彦: "CFD によるスロッシング解析と 溶湯搬送制御システム設計",日本機械学会論文集 (C 編), vol.68, no.671, pp.2001–2008, 2002.
- [20] Y. Noda, K. Yano and K. Terashima: "Detection and Tracking Control to Unknown Moving Object Considering Sloshing-Suppression in Pouring Robot," Proceedings of the 23rd IASTED International Conference MODELLING, IDENTIFI-CATION, AND CONTROL, pp.345–350, 2004.



矢野賢一(Ken'ichi Yano)

1969年4月4日生、1999年豊橋技術科学大学大学 院工学研究科博士後期課程修了、同年豊橋技術科学 大学工学部生産システム工学系助手、2004年岐阜 大学工学部機械システム工学科助教授となり現在に 至る、2002年8月~2003年8月ベルリン工科大 学客員研究員、システム制御理論とその応用に関す

る研究に従事.計測自動制御学会,システム制御情報学会,日本機械 学会,日本鋳造工学会,IEEE等の会員.(日本ロボット学会正会員)